(B) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59—199586

5)Int. Cl.³ C 04 B 39/00 B 01 J 35/04

B 32 B

②特

識別記号

庁内整理番号 7106—4G 7624—4G 6122—4F 63公開 昭和59年(1984)11月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

のセラミツクハニカム構造体

3/12

顧 昭58-72156

②出 願 昭58(1983)4月26日

⑫発 明 者 藤田恭

名古屋市瑞穂区弥富町月見ケ岡 20番地18号

⑪出 願 人 日本碍子株式会社

名古屋市瑞穂区須田町2番56号

個代 理 人 弁理士 杉村暁秀

外1名

明 柳 都

1.発明の名称 セラミックハニカム構造体

2. 特許請求の範囲

- 1. 関連によって囲まれた多数の貫通孔を有するセラミックハニカム構造体において、貫通孔を囲む隔壁にスリットを少なくとも1つ設けた関連孔をハニカム構造体の所定部分に実質上均一に配分したことを特徴とするハニカム構造体。
- 2. 実践的に総ての貫通孔の関通孔を切む隔壁に少なくとも1つのスリットを設けた特許請求の範囲第1項記載のハニカム構造体。
- 3. 関連孔を囲む隔壁に設けたスリットが貫通 孔の長手方向の全長にわたっている特許請求 の範囲第1項記載のハニカム構造体。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、セラミックハニカム構造体に関する ものであり、さらに詳しくは、材料自体の耐熱衝 駅性によらずセミックハニカム構造体のセル構造 に改良を加えることにより優れた耐熱衝撃性を得 たセラミックハニカム構造体に関するものである。 従来、触媒担体などにハニカム構造体が使用されている。

ハニカム構造体は、では、 大力損失が小された。 このは、 をもってがあった。 このは、 をもってがあった。 このは、 をものでは、ののは、 ののでは、 ののででは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののででは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでで、 のので、 のので

一方ハニカム構造体の製通孔のセル寸法を大きくすれば耐熱衝撃性が改善されると考えられるが、セル寸法を大きくすればハニカム構造体の伝熱面積(幾何学的表面積)が小さくなり、触媒担体としての性能が低下する欠点が生じた。

本発明は従来のハニカム構造体のこれらの欠点を解決するためになされたもので、ハニカム構造体の伝熱面積を減少させることなく、ハニカム構

. 特勝昭59-199586(2)

造体のセル形状を改良することによって、耐熱質 象性が飛躍的に向上したハニカム構造体を得ることを目的とする。

本発明は隔壁によって凹まれた多数の異過孔を有するセラミックハニカム構造体において異過孔を凹む隔壁にスリットを少なくとも一つ設けた貫通孔をハニカム構造体の所定部分に実質上均一に配分したハニカム構造体である。

すなわち本発明はハニカム構造体の多種多様な使用条件においてクラックの発生確率の高い監所が存在することを見い出しその箇所を含む領域に 貫通孔を囲む隔壁にスリットを少なくとも一つ設けた災通孔を有効かつ均一に配分することにより 耐熱衝撃性を向上したハニカム構造体である。

本発明のハニカム構造体の構成について振付図に基づいて更に詳しく説明する。第1回は、本発明のハニカム構造体の一具体例を記収したもので、第2回はその構面の一部分の拡大図であり、費通孔を囲む期壁2にスリット3を少なくとも一つ設けた資通孔1がハニカム構造体の所定部分に実質

上均一に配分した構成をしている。 すなわち、第 1 図および第2 図に記載したハニカム構造体は、 放媒反応などによりハニカム構造体中心部がより 高温になる様な場合に有効なハニカム構造体であ り、貫通孔を囲む陽壁にスリットを少なくとも一 つ設けた貫通孔をハニカム構造体外周部付近に配 分したハニカム構造体である。

なお図示しないがハニカム構造体としては、ハニカム構造体の昇降温度が周期的に行われる様な場合に有効なように貫通孔を殴む隔壁にスリットを少なくとも一つ設けた異通孔をハニカム構造体の中央部外間にリング状に配分したものとしてもよい。

本発明の別の具体例を第3回に示す。

第3 図に見られる用に、本発別のハニカム構造体のスリット 3 は、外周部 4 から直線的にハニカム構造体を内部方向に切断したものではなく、しかも所定部分に実質上均一に配分されているものである。

また本発明のハニカム構造体に設けられている

本発明のハニカム構造体の更に別の具体例の外観を第4回に示し、第4回記載の場面5に相当する場面図を類5回に示す。

すなわち、 解 4 図、 第 5 図はすべての 貫通孔を 囲む 腐壁に少なくとも 1 つのスリットを設けたハニカム 備 遊休である。

また鉄道孔の軸方向全体に耐熱衝撃性が要求される場合は、第4図に示す様に貫道孔を囲む隔壁に設けたスリットが製造孔の長手方向の全長にわたっている方が好ましい。

更に、その他の本発明の具体例に関して端面の

所定部分説明図を第6図、第7図に示す。第1図 〜第7図で示す様に、本発明のハニカム構造体の 貫通孔はどんな形状でも良いが、特に、四角形、 六角形、楕円、被形などが好ましい。

また、貫通孔を囲む脚壁にスリットを少なくとも1つ設けた貫通孔をハニカム構造体の所定部分に実質上均一に配分した具体例を第1図~第3図に示したが、さらに好ましくは第5図に示すましたが、さらに好ましての負流孔を助む限壁にスリットを少なくとも一つ設けるのが良く、これによりハニカム構造体の耐熱衝撃性をより一勝向上することができる。

ムライト素地 80% に粘土 20%を混合し、バインダーとしてメチルセルロースを抵加して押し出し成形法にて成形し、その複焼成した粉壁原さ 0.3 mm、セルピッチ 1.7mmのハニカム構造体の外間部に切り込みを入れた実間昭 5 0 - 7 0 1 5 5 月公報に記載されている従来のハニカム構造体を得た。一方、これと同じ原料、製造法で作られた第5

一方、これを同じ原料、敬遊法で作られた第5 図に示す本発明のスリット幅8μα、50μαのハ

特問昭59-199586(3)

ニカム構造体をそれぞれ用意し、耐熱衝撃性試験 を行った。

すなわち、プロパンガスバーナーにより室機から 1200℃ まで 5 分間で急熱し、そのまま 1200℃で 20分間保持した後 5 分間で室温まで&冷した。

このスポーリングテストを5回くり返した後クラックの発生状況を観察すると従来のハニカム構造体は切り込みのない部分にクラックが発生し、更に切込みとクラックがつながり破壊した。

一方、本発明のスリット幅8μm のハニカム構造体は一部にヘアークラックが発生したが実質上 四路なく使用できた。

またスリット 幅 50 μ m のハニカム構造体は全く クラックが発生せず耐熱衝撃性能が格段に向上す ることが確認できた。

以上述べたとおり本発明のセラミックハニカム 構造体は、負通孔を肌む隔壁にスリットを少なく とも一つ設けた負通孔をハニカム構造物の所定部 分に実質上均一に配分した構造を有しているので、 伝熱面積(幾何学的表面積)が減少することなく 耐熱衝撃性が格段に向上したものである。

これによりコーディエライトの様な性のはないによりの耐熱を性材料に限定されていたのはないの動態を対しているというでは、ないの動態がある。とないである。とないである。とないである。とないである。とないである。

4. 図面の簡単な説明

第1図~第3図は、本発明のセラミックハニカム機造体の端面図であり、

第4図は、本発明のセラミックハニカム構造体 の一具体例の外観を示す説明図であり、

第5回は、第4回の場面図であり、

第6 図、第7 図は、本発明のセラミックハニカム構造体の異なる具体例の主要部分の砦面別である。

1…四通孔

2… 資道孔を囲む隔壁

3… 關壁に設けたスリット

4… 外周部

5… 異通孔が閉口する端面。

特許出願人 日本母子株式会社

代现人弁理士 杉 村 暶 秀

周 弁理士 杉 村 興 作













